# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

62-090622

(43) Date of publication of application: 25.04.1987

(51) Int. CI.

G02F

G09F 9/35

(21) Application number : 60-232157

(71) Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

17. 10. 1985

(72) Inventor: HACHIMAN AKIHIRO

MATSUZAWA KAZUFUMI

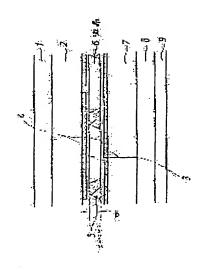
IKEGAMI MINORU

# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

## (57) Abstract:

PURPOSE: To form a spacer having a uniform size and density by sticking a photosensitive resin on at least one substrate of two sheets of substrates by photolithography.

CONSTITUTION: The upper and lower substrates 2 and 7 are orientated with a rubbing treatment, and are assembled so as to meet at right angles each other, and then a liquid crystal is poured in a gap between said two substrates. The polarizing plates 1 and 8 are arranged in such a way that the polarizing axis of the upper polarizing plate 1 and the rubbing axis of the substrate 2, and the polarizing axis of the lower polarizing plate 8 and the rubbing axis of the substrate 7 are parallel with each other respectively. The reflecting plate 9 made of aluminium is stuck to the lower part of the polarizing plate 8. The oriented film 4 is formed on a transparent electrode 3 effected a



patterning on the substrate 7 followed by patterning the photosensitive resin such as a photoresist on said film 4 by the photolithography to form a spacer 5. As the spacer 5 made of said photosensitive resin is stuck to the substrate 7, said spacer is always maintained to a stable without peeling and moving it, even if an external stimulation is added to the spacer.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

# BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭62-90622

⑤Int Cl.⁴

識別記号 3 2 0 庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987) 4月25日

G 02 F 1/133 G 09 F 9/35 8205-2H 6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②特 願 昭60-232157

**9出 願 昭60(1985)10月17日** 

**砂発明者 八幡** 

明 宏

塩尻市大字広丘原新田80番地 エプソン株式会社内 塩尻市大字広丘原新田80番地 エプソン株式会社内

@発明者 松澤 @発明者 池 上 和文

塩尻市大字広丘原新田80番地 エブソン株式会社内

②出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代理 人 弁理士 最上 務

明 知 審

1. 発明の名称

液晶表示装置

2 特許請求の範囲

液晶表示装置を構成する2枚の基板の少なくとも一方の基板上に感光性樹脂をフォトリソグラフィによって形成し、スペーサーとしたことを特徴とする液晶表示装置。

3.発明の詳細な説明

(発明の属する利用分野)

本発明は液晶表示装置に関するものである。

〔従来技術〕

従来の液晶表示装置は第3図のように液晶表示 装置を構成する上基板2と下基板7間のセルギャップはを一定に保つ為に、ガラスの粒子、絶縁性 ブラスティックより成る弾性ポール、金属酸化物 粒子等を材料としたスペーサー21をスプレーに よるばらまきの如き方法により配していた。

[ 発明が解決しようとする問題点〕

とこのとは、 というなどののないには、 というなどのののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないでは、 ないでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないでは、 ないでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないので

本発明はこのような問題点を解決するもので、 移動の起こらないスペーサーを均一な大きさ、密 度に形成することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明の液晶表示装置は、液晶表示装置を構成

する 2 枚の盐板の少なくとも一方の岩板上に感光 性樹脂をフォトリソグラフィによって形成し、スペーサーとしたことを特徴とする。

#### (作用)

第1 図は本発明の液晶表示装置の主要断面図であり、第2 図は下基板 7 の平面図である。

第1図の如く、下基板7上のパターニングされた透明電極3の上に配向膜4を形成し、その上にフォトレジストのような感光性樹脂をフォトリソグラフィにより第2図に示すような形状にパターニングし、これをスペーサー5として用い液晶表示装置を構成した。

に下偏光板 B の下にはアルミ反射板 9 を貼り付け 反射型の液晶表示装置を構成した。

上記のように構成された実地例1の液晶ではなっせー 5がフォトリングラフィにはまたいまたので形成でで形成でできたが一ないの均一なものにできるのになるを5μπ土のクーなものにでが得のでは、全面にわたってカーを10μπの大きにであるため、液晶表示で変形でではできなかった。

またスペーサー 5 が下基板 7 (正確にはポリイミドよりなる配向膜 4 )上に接着しているために被晶表示装置上面より押圧による外力を加えてもスペーサー 5 の移動が起こらないために、送明電極 3 が協つくこともなく、またセルギャップ d の減少による表示の乱れも起こらなかった。

#### 要瓶例 2

実施例 1 に於いて下基板 7 の配向処理として ラビングの代わりにチタン系のカップリング剤により 垂直配向処理をし、上基板 2 も同様の処理をし

とも容易にできる。

#### 〔实版例〕

#### 夹施例 1

第1図は本発明の実施例1の液晶表示装置の表明の実施例1の液晶表示装置の表明であり、上下基板2,7にはガラスを用い、透明電極のはエェの(Indium Tin Oxide)を滋着により形成し、それをフォトリングラフィによりがにその上によりの上になりでは、カーによりのよって、一世のでは、カールのでは、カーには、カーには、カーには、カーには、カーには、カーには、カーには、カールのでは、カーには、カールのでは、カ

上下基板をラピングにより配向処理し、ラピング軸が直交するように上下基板2,7を組み立て、エードモードを示す液晶6を注入し、上優光板1の低光軸と上基板2のラピング軸がそれぞれのの低光軸と下基板7のラピング軸がそれぞれ平行になるよう上下偏光板を第1図の如く配した。更

、 染料を加えた ゲスト ホスト液晶を 用いて 液晶 安 示装置を 構成 した ところ 実施例 1 と 同様 の 効果 が 得られた。

### 夹施例 3

実施例1に於いて、上下葢板2,7にPBT( ボルエチレンテレフタレート)フィルムを用い、 他は実施例1と全く同様な構造でフレキシブルな 液晶変示体を構成したところ、通常の粒子のばら まきによるフレキシブルな液晶変示体に於いて大 きな問題となっている、表示面の押圧による の乱れがほとんど起こらず、高性能の液晶姿示体 が得られた。

またこの場合、上下基板2.7の材料としては PBエフイルム以外に、PBS(ポリエーテェ ルフオン),PO(ポリカーボネート) PI(ポリカーボネート) PI(ポリカーボネート PI(レート) PI(レート) PB(ポリエチレン) その他の EB 可能である。またさらに、 偏光板である。はを基板2.7として用いることも可能である

## 特開昭62-90622(3)

尚、本発明の液晶表示装置のスペーサーの材料としてはフォトレジスト以外に、ゼラチン、感光性ポリイミド、紫外線硬化型アクリル樹脂その他のフォトリソグラフィ可能な樹脂は全て使用可能であることは当然である。

またスペーサーを形成する基板は下基板に限らず上基板であってもかまわない。



以上説明したように本発明によれば、セルギャップはを決定するスペーサーが移動せず、、任意の密度・高さに形成できるために、均一なセルギャップはが得られ、スペーサーの凝集による表明電極の損傷や、ルギャップはの変化による表示の乱れ等のない非常に高性化・高品位の液晶表示装置を提供することが可能となった。

#### 4. 図面の簡単な説明

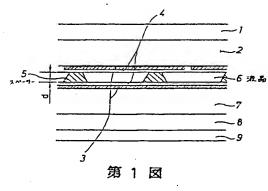
第 1 図 は 本 発 明 の 液 晶 表 示 装 図 の 主 要 断 面 図 。 第 2 図 は 本 発 明 の 液 晶 表 示 装 図 の 下 基 板 の 平 面 図 。 第 3 図 は 従 来 の 液 晶 表 示 接 図 の 主 要 断 面 図 。

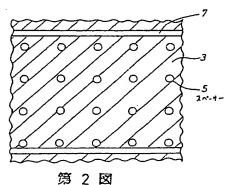
2 … … … 上基板

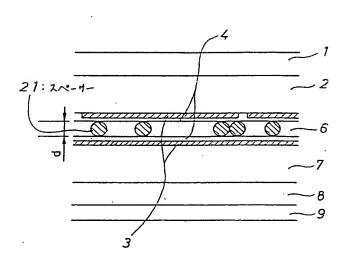
5 … … … スペーサー

7 … … 下 基 板

以 上 出版人 エブソン株式会社 代理人 弁理士 長上 (を)(2)







第 3 図